

Translation of Claims

5 Electroluminescent Element and Method for Manufacturing the Same

Claim 1

A method for manufacturing an electroluminescent element,

characterized by: forming a lower electrode pattern on a
substrate; forming an insulation film by anodizing a surface
of the lower electrode; etching the lower electrode; forming a
first insulation film on the entire surface of the element;
forming a fluorescent layer on the first insulation film and

subsequently etching except for a pixel portion; forming a
second insulation film on the entire surface of the element;
and forming a transparent electrode on the second insulation
film.

20 Claim 2

25

30

The method for manufacturing an electroluminescent element according to claim 1, characterized in that the etching the lower electrode includes causing the lower electrode to have asperities.

Claim 3

An electroluminescent element characterized by being formed by: forming a lower electrode and an insulation film in order on a substrate; forming a first insulation film on the entire surface of the element; forming a fluorescent layer in a center on the first insulation film; forming a second insulation film on the entire surface of the element; and forming a transparent electrode on the second insulation film.

35 Claim 4

The electroluminescent element according to claim 3, characterized in that the lower electrode is formed to have asperities.

5 Claim 5

The electroluminescent element according to claim 3, characterized in that the insulation film is formed on a peripheral portion and a side of the lower electrode.

97-003851

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 특허공보(B1)

(51) Int. C1. HOIL 33/00

1997년03월22일 (45) 공고일자

(11) 공고번호 97-003851

(21) 출원번호 国1993-0022914 (22) 출원일자 1993년 10월 30일

(65) 공개번호 (43) 공개일자

특1995-0012789 1995년05월17일

(71) 출원인

엘지전자 주식회사

4

미턴조

서울특별시 영등포구 여의도통 20번지

(72) 발명자

이운영

서울특별시 강남구 대치 4종 915-10

배형균

경기도 안양시 비산 3등 361

(74) 대리인

박장원

MANA:

영화음 (역자공보 14890g)

(54) 전개발광소자 및 그 제조방법

A A

요약없습

四班左

51

BAKE

[발명의 명청]

전계발광소자 및 그 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 중래 전계발광소자의 단면구조도.

제2도는 제1도에 대한 에너지 밴드구조도.

제3도는 본 발명 전계말광소자의 평면구조도.

제4도는 본 발명 전계발광소자의 단면구조도.

제5도는 본 발명 전계발황소자의 입체구조도.

제6도는 (가) 내지 (마)는 본 발명 전계발광소자의 제조공정도.

제7도는 영국산회장치 구조도.

제8도는 (가)는 증래 전계밥광소지의 빛 발광 표시도,

(나)는 본 발명 전계발광소자의 빛 발광 표시도,

+도면의 주요부분에 대한 부호의 설명+

11 : 유리기관12 : 하부전극

13 : 절연막14 : 제1절연막

15 : 형광충16 : 제2절연막

17 : 투명전국

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 전계 발광소자(Electro Luminescence Device)에 관한 것으로, 특히 하부전국, 즉 급속전극읍 요월(凹) 형태로 제작하여 발광휘도를 증가시키고, 뜬토라스트(Contrast)를 향상시키도록 한 전계 발광소 처럼 그 제조방법에 관한 것이다.

제1도는 중래 전계 발광소자의 단면 구조도로서, 이에 도서된 바와 같이 유리기관(1) 위에 하부전극(2)이 형성되고, 상기 하부전극(2) 위에 제1전연막(3), 형광송(4), 제2절연막(5)이 차례로 형성되며, 상기 제2

절면막(5) 위에 상부전극(6)이 형성되어 구성된 것으로 이의 제조방법을 설명하면 다음과 같다.

유리기관(I) 상에 O(DIELS(INdium Tio Dxid: Old) ITC와 칭합)를 중국한 후 패터닝(Patterning) 및 에칭 (Etching)며 하부전국(2)을 형성한 다음 그 위에 Te.Ot. SiD. 등을 스페터링(Sputtering)방법으로 중국하며 제1절연막(3)을 형성한다.

이와 같이 형성된 상기 제1절연막(3)은 유전상수와 절연파괴강도(Dieledtric Breakdown Strength)가 켜야 하며, 또한 무과도(Transmittance) 및 밀착력 통이 우수해야 한다.

이후 상기 제1월연막(3) 위에 전자빔 중착(Electron-Ream Evaportation)방법이나 스페티팅(Sputtering)방법으로 발활용(4)을 형성하는데, 이 발광총(4)은 가시광(Visible Light)영역이 스펙트럼을 갖는 넓은 에 너지 뻔드 캡(Energy Band Cap)을 가져야 하고 모체(예를뚫어: 20%)와 발광중심(예물률더 Mn^{**})과의 전하보 상 및 이온반경이 잘 맞아야 한다. 따라서 에너지 번드 캡이 넓은 II-IV즉 회합을 반도제가 이용된다.

다음 공정으로 상기 형광총(4) 위에 상기 제1절면막(3)과 통일한 조건이 Te.Q., SiO, 등을 스퍼터링 방법으로 중착하여 제2절면막(5)을 형성하고, 그 제2절면막(5) 위에 알루미늄(AI)을 전지범중착(Electrom-Bean)방법으로 중착한 후 패터닝하여 상부전극(S)을 형성한 다음 상기 제2절면막(5), 형광총(4), 제1절면막(3)을 패터닝함과 동시에 전석에성(Dry Etchia)의 일종인 반응성 이온 에청(Reactive ion Etch)하여 상기 하부전극(2)의 패드(Pad)부분을 시킴으로써 중래 전계 발광소자를 제조하였다.

이와같이 제조되는 중래 전계 발광소자에 있어서 하부전국(2)과 상부전국(6) 양단에 전압을 인기하면 제1 정면막(3)과 혈광용(4), 현광용(4), 제2절면막(5)의 계면상태(Interface State)로부터 전자(Electron)과 전도대(Conduct Band)로 터널링(Tunnellng)하면서 형광용(4) 내의 고전제의 의해 에너지성전자(Hot Election)로 가숙되고, 이 가숙된 전자는 형광용(4)의 모체(예를풀어 ZnS) 내에 도핑된 발광증심(예를플 더 kin²)를 용물(Impact)시켜 여기(Exictation)시키며, 또한 업부전자는 모체를 이온화시키면서 정공 (Hole)과 결합하여 전자-홍쌍(Electron-Hole Pair)출 만들게 된다.

한편, 에너지성 전자(Hot Electron)에 의해 전도대로 여기된 전지는 다시 가전자대(Valence Band)로 떨어지는데, 이때 전도대에서 가전자대로 떨어지는 에너지와 에너지와 만큼의 빛이 형광충(4)에서 방달된다.

이와 같은 종래 전계 발광소자의 에너지 번드 구조품 통한 발광 메카니즘을 제2도에 도시하였다.

그러나 삼기에서 설명한 바와 같이 중래의 전계발광소자는 형광용(4)에서 빛이 발광할 때 표시소자로 사용되는 부분, 즉 하부전국(2)쪽으로 방출되는 빛이 양이 전체발생된 빛의 양(발광)의 1/10수준밖에 되지 않고, 나머지 빛의 양은 사랑으로 방출된다.

다시말하면, 제8도의 (가)에 도시한 비와 라이 형광충(4)에서 밥생한 빛이 하부전국(2)쪽으로 방출되는 양보다 픽셀(Pixel)의 축면으로 방출되는 양이 많게 되어 합광휘도는 청색광인 경우, 표시소자로 사용하 기에 너무 약하고, 또한 관측자방향, 쪽 상부전국 이외의 부분으로 방출된 빛은 다른 픽셀(Pixel)에 영향 율 주머 소자의 콘트라스트(Contrast)를 저하시키는 문제점이 있었다.

본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하며 하부전극을 패터닝하고, 양극산화처리한 후 이 양극산화원 투명전극을 요청(면) 협상으로 해칭하여 뒤이어 협성하는 험광층에서 발광되는 빛이 속면발광은 되지 않고 한쪽 방향, 즉 상부전국인 투명전국쪽으로 방출되도록 하며 높은 합광취도를 얻도록 함과 동시에 소지 의 본트라스트(Contrast)를 향상시키도록 한 전계답광소자 및 그 제조방법을 청안한 것으로, 이를 첨부한 도면을 참조하며 상세히 설명하면 다음과 같다.

제3도는 본 방명 전계발광소자의 평면구조도이고, 제4도는 단면구조도, 제6도는 업체사시도를 나타낸 것으로서, 상기 제3도, 제4도 및 제5도를 참조하면 유리기판(11)상에 요설(면) 형태의 하부전국(12)를 형성하고, 상기 하부전국(12)의 가장자리 부분과 촉면에 잘연막(13)을 형성하며, 기판 전면에 제1절연막(14) 음 형성하고, 상기 제1절연막(14) 위의 중앙에 형광충(15)을 형성하고, 시기판 전면에 제2절연막(16)과 상부전국인 투명전국(17)을 처레로 형성하며 구성한 것으로, 미리 제조방법을 첨부한 제6도를 참조하며 설명하면 다음과 같다.

제6도의 (가) 내지 (라)는 본 발명 전계방광소자의 제조공정도로서, 제6도의 (가)에 도시한 바와 같이 유리기관(11) 위에 전자템 증착(Electronax-Beam Evaporation)방법이나 스퍼터링(Sputtering)방법으로 알투미늄(A1)을 증착한 후 패터닝(Patterning)하여 하부전국(12)을 형성한 다음 상기의 기판을 침부한 제7도와 같은 양국산화장치에 넣어 양국산화시키면 앞투마늄(A1)이 A1과 산화막으로 산화되어 제6도의 (나)에도시한 바와 같이 상기 하부전국(12)의 일부가 절면막(13)으로 형성된다.

이후 제6도의 (다)에 도시한 바와 같이 상기 절면막(13)이 형성된 하부전극(12)을 전시해청(Dry Etchin s)의 일증인 반응성 이온 에청(Reactive Ion Etchins: Etchins: RIE)방법을 사용하여 요월(四) 형태로 해 청한 다음 그 위에 제1절면막(14)을 스퍼터링(Sputtering)방법으로 중확된다.

이와 같이 중착된 상기 제1절연막(14)은 유전상수와 절면파괴강도(Dieledtric Breakdown Strength)가 커 마 하며, 또한 투과도(Transmittance) 및 열착력이 우수해야 한다.

미호 기판상에 전자템 중석(Electron Beam Evaporation)방법이나 스페터링(Sputtering)방법으로 형광증 (15)을 중착한 후 화소(pixel)부분만을 남겨두고 그 외의 부분은 예정하여 제6도의 (라)와 같은 형태로 형성한 다음 제6도의 (마)와 같이 기판 전면에 상기 제1절면막(14)과 동일한 방법으로 제2절연막(16)을 형성하고, 그 위에 상부전국으로 사용하는 투명전국(17)을 전자된 중착방법이나 스페터링 방법으로 중착 시켜 원하는 모양으로 패터닝하여 본 발명 전계발광소자를 제조한다.

이와 같이 제조한 본 발명 전계발광소자의 발광메카니즘은 종래 전계발광소자의 발광메카니즘과 동일하다.

그러나 본 발명 전계발광소자는 하부전국(12)과 투명전국(17)에 교류(AC)전압을 인기해 주면 형광축(15)

에서 빛이 밤생하게 되고, 상기 혈광총(15)에서 발생한 빛은 사방으로 퍼지게 되는데, 이중에서 픽셀 (plxel)의 촉면을 향한 빛은 제8도의 (Li)에 도시한 바와 같이 요월(凹) 형태로 형상화된 하부견극(12)과 겉연막(13)에 부딪혀 반사되어 빛이 경로가 투명전극(17) 쪽으로 향하게 된다.

상기에서 설명한 비와 같이 본 발명의 전계발광소자는 하부전국, 즉 금석전국을 양국산화처리하고, 이를 요협형대로 형성하여 형광출에서 발생한 빛이 종면으로 방뚤되는 것을 억제하고, 표시부분만 뚜덩전국쪽 으로 방출시킴으로써 높은 발광하도록 얻을 수 있을 뿐만 OLL라 각 픽셀(pixel)간의 빛의 크로스톡 (Crosstalk)을 없게 하여 소자의 콘트라스트(Contrast)를 좋게 하는 효과가 있다,

(57) 경구의 범위

청구화 1

기판 위에 하부건극패턴을 형성하는 공정과, 상기 하부전극의 표면을 양극산화하며 절연막을 형성하는 공 정과, 상기 하부전극을 에청하는 공정과, 상기소자의 전면에 제1절연막을 형성하는 공정과, 상기 제1절연 막 위에 형광층을 형설한 후, 호 소부분만을 제외하고 애청하는 공정과, 상기 소자워 전면에 제2절연막을 형성하는 공정과, 상기 제2절연막 위에 투명전극을 형성하는 공정으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 전 계발광소자 제조방법.

청구항 2

제1형에 있어서, 하부진국 에청공정은 하부전국을 요첦(ID) 형태로 형성하는 것을 특징으로 하는 전계발 전소자 제조방법

영구함 3

기판 상에 하부전국과 검연약을 차례로 형성하고, 상기 소자의 전면에 제1절연약을 형성하며, 상기 제1절 연약 위의 중앙에 형광충을 형성하고, 상기 소자워 전면에 제2절연약을 형성하고, 이 제2절연약 위에 투 명전국이 형성되어 구성되는 것을 목점으로 하는 전계발광소자.

성구함 4

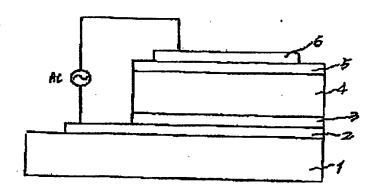
제3함에 있어서, 하부전국은 요월(비) 모양으로 형성되는 것을 복장으로 하는 전계발광소자.

경구함 5

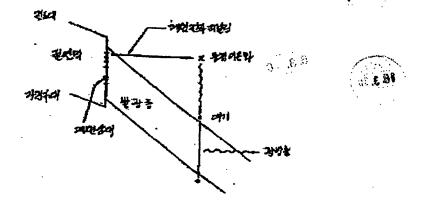
제3할에 있어서, 젊연막은 하부전국의 가장자리 위와 측면에 형성되는 것을 특징으로 하는 전계발광소자.

도면!

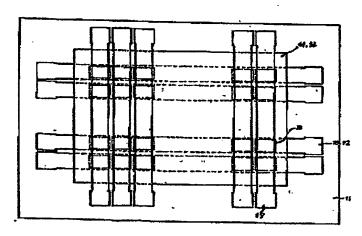
5.81



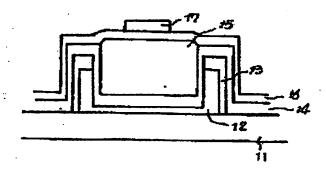
£012



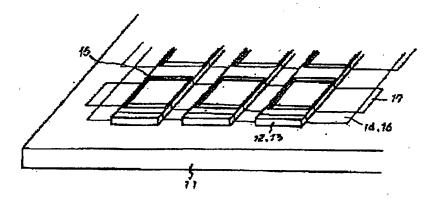
도만3



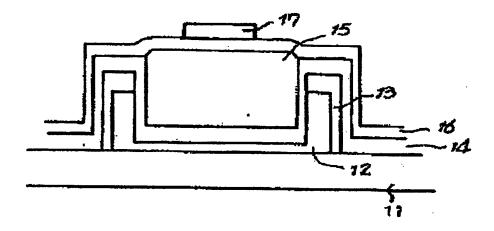
⊊BI4



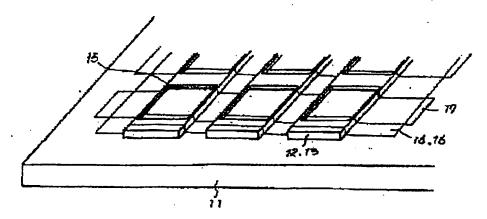
*58*5



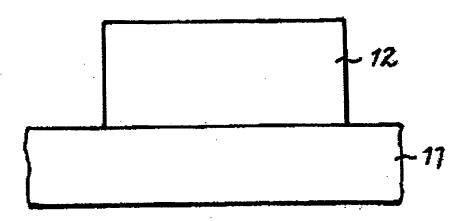
520-0-



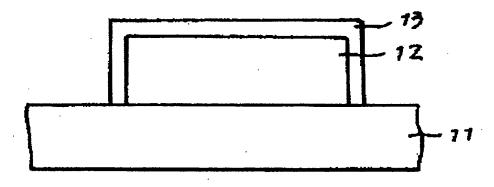
5.86-a



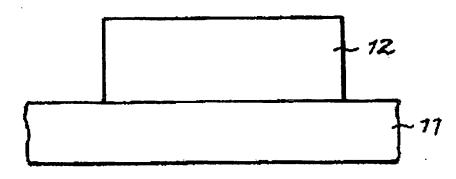
£06-0



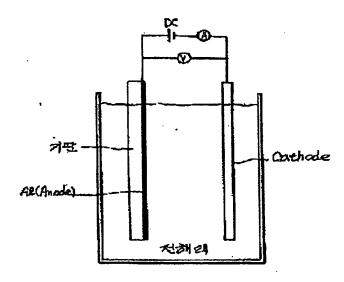
*도世*6-4



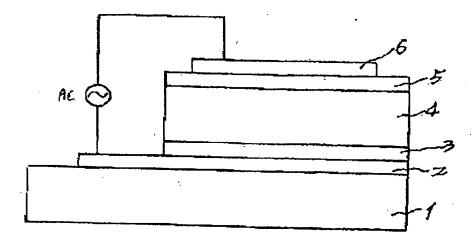
도世8-济



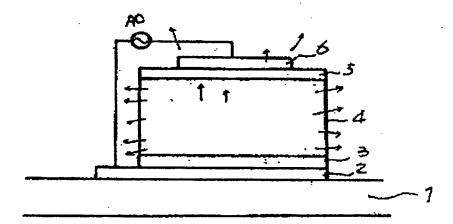
*도码*7



.S.200-LF



*⊊⊌8-7*4



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потиер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.